VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS** REC'D 2 8 JUN 2005

PCT

WIPO INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE **PATENTIERBARKEIT**

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet

LO_006 PCT	weiteres vorg	EHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416
Internationales Aktenzelchen PCT/EP2004/003796	08.04.2004	edatum (TagMonatUahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 11.04.2003
Internationale Patentklassifikation H01J37/32	(IPK) oder nationale Klassifikation ur	nd IPK	
Anmelder			
LEYBOLD OPTICS GMBH	et al.		
Bei diesem Bericht hand internationalen vorläufige Artikel 36 übermittelt wird	elt es sich um den internationaler en Prüfung beauftragten Behörde d.	n vorläufigen Prüfungsbe nach Artikel 35 erstellt	ericht, der von der mit der wurde und dem Anmelder gemäß
	t insgesamt 6 Blätter einschließlic		•
3. Außerdem liegen dem Be	ericht ANLAGEN bei: diese umfas	ssan	
a. 🛛 (an den Anmeldel	r und das Internationale Büro ges	andt) insgesemt 1.4. Di	ittore dobai handali
zugrunde lieg	r Beschreibung, Ansprüchen und/ en, und/oder Blätter mit Berichtigi schnitt 607 der Verwaltungsvorsc	oder Zeichnungen, die g	
☐ Blätter, die frü Gründen nach	ihere Blätter ersetzen, die aber at	us den in Feld Nr. 1, Pui	nkt 4 und im Zusatzfeld angegebene
internationale	n Anmeldung in der ursprünglich	eingereichten Fassung i	bei den Oπenbarungsgehalt der
Datenträger(s) and	ationale Būro gesandt)i> insgesar	mt (bitte Art und Anzahl	der/des elektronischen
nur in computerior	sbarer Form, wie im Zusatzfeld beigsvorschriften).	etreffend das Sequenzor	jenorigen Tabellen enthält/enthalten, otokoll angegeben (siebe Absobsitt
			The second of the second decision and
. Dieser Bericht enthält Ang	gaben zu folgenden Punkten:		
	ige des Bescheids		
☐ Feld Nr. II Priorität			
	rstellung eines Gutachtens über I Ibarkeit	Neuheit, erfinderische Ta	ätigkeit und gewerbliche
Feld Nr. IV Mangeli	nde Einheitlichkeit der Erfindung		
	dete Feststellung nach Arikel 35(2 gewerblichen Anwendbarkeit: Lin	?) hinsichtlich der Neuhe	
☑ Feid Nr. V Begründ und der			it, der erfinderischen Tätigkeit
und der	o and a second s	terlagen und Erklärunge	it, der erfinderischen Tätigkeit en zur Stützung dieser Feststellung
und der □ Feld Nr. VI Bestimm	nte angeführte Unterlagen	denagen und Erklarunge	it, der erfinderischen Tätigkeit en zur Stützung dieser Feststellung
und der □ Feld Nr. VI Bestimn □ Feld Nr. VII Bestimn	nte angeführte Unterlagen nte Mängel der internationalen An	meldung	it, der erfinderischen Tätigkeit en zur Stützung dieser Feststellung
und der □ Feld Nr. VI Bestimn ☑ Feld Nr. VII Bestimn ☑ Feld Nr. VIII Bestimn	nte angeführte Unterlagen nte Mängel der internationalen An nte Bemerkungen zur internationa	meldung len Anmeldung	en zur Stützung dieser Feststellung
und der □ Feld Nr. VI Bestimn ☑ Feld Nr. VII Bestimn ☑ Feld Nr. VIII Bestimn	nte angeführte Unterlagen nte Mängel der internationalen An nte Bemerkungen zur internationa	meldung	en zur Stützung dieser Feststellung
und der U Feld Nr. VI Bestimm Seld Nr. VII Bestimm Feld Nr. VIII Bestimm Feld Nr. VIII Bestimm atum der Einreichung des Antrags 0.02.2005	nte angeführte Unterlagen nte Mängel der internationalen An nte Bemerkungen zur internationa	meldung len Anmeldung	en zur Stützung dieser Feststellung
und der und der Feld Nr. VI Bestimm Feld Nr. VII Bestimm Feld Nr. VIII Bestimm Feld Nr. VIII Bestimm atum der Einreichung des Antrags 0.02.2005 ame und Postanschrift der mit der eauftragten Behörde	nte angeführte Unterlagen nte Mängel der internationalen An nte Bemerkungen zur internationa	meldung llen Anmeldung Datum der Fertigstellung die	en zur Stützung dieser Feststellung
und der Und der Feld Nr. VI Bestimm Feld Nr. VII Bestimm Feld Nr. VIII Bestimm atum der Einreichung des Antrags 0.02.2005 ame und Postanschrift der mit der eauftragten Behörde Europäisches Patenta D-80298 München	nte angeführte Unterlagen nte Mängel der internationalen An nte Bemerkungen zur internationa	meldung den Anmeldung Datum der Fertigstellung die 24.06.2005	en zur Stützung dieser Feststellung
und der Und der Und der Und der Und der Und der Elestimm Feld Nr. VII Bestimm Elestimm Elestimm Feld Nr. VIII Bestimm Elestimm El	nte angeführte Unterlagen nte Mängel der internationalen An nte Bemerkungen zur internationa	meldung len Anmeldung Datum der Fertigstellung die 24.06.2005	en zur Stützung dieser Feststellung

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/003796

_				
_	Feld Nr. I Grund	lage des Berichts		
1.	Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.			
	bei der es sich □ internationa □ Veröffentlic	ruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: ale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) hung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) ale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)		
2.	Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts a "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):</i>			
	Beschreibung, Seite	en		
	1-12	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	Ansprüche, Nr.			
	1-25	eingegangen am 10.02.2005 mit Schrelben vom 10.02.2005		
	Zeichnungen, Blätter			
	1/6-6/6	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	☐ einem Sequen Sequenzprotokoll	zprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das		
3.	 □ Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: □ Beschreibung: Seite □ Ansprüche: Nr. □ Zeichnungen: Blatt/Abb. □ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): □ etwaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben): 			
4.	autgelisteten Ander Auffassung der Bel (Regel 70.2 c)). Beschreibu Ansprüche: Zeichnunge Sequenzpro etwaige zur	Nr. en: Blatt/Abb. otokoll <i>(genaue Angaben)</i> : n Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :		
	* Wenn Punkt	4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/003796

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1,18

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche

Moin: Anonrüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Nein: Ansprüche 1-25 Ja: Ansprüche: 1-25

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zum Feld V.

1. Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen:

D1: EP-B-0 349 556 (OECHSNER HANS) 18. November 1993 (1 993-11-18) D2: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2000, Nr. 25, 12. April 2001 (2001-04-12) -& JP 2001 210245 A (SHINCRON:KK), 3. August 2001 (2001-08-03) D3: PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 0142, Nr. 39 (E-0930), 21. Mai 1990 (1990-05-21) & JP 2065230 A (MITSUBISHI ELECTRIC CORP), 5. März 1990 (1990-03-05)

2 Art. 33(2) PCT, Neuheit:

- 2.1 Der Gegenstand der Ansprüche 1,18 ist im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu.
- 2.2 Das Dokument DI offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument): eine Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle (Abb.2; Spalte 8, Zeilen 33-39) mit einem Plasmaraum (6) für ein Plasma (7), elektrischen Mitteln zum Zünden und Erhalt des Plasmas(4), einem auf einem Hochfrequenz-Potential liegendem Extraktionsgitter ((1); Spalte 8, Zeilen 39-42) zum Extrahieren eines Plasmastrahls (8) aus dem Plasmaraum sowie einer Austrittsöffnung, wobei das Extraktionsgitter im Bereich der Austrittsöffnung angeordnet ist (Abb. 2).

 Jeder Strahl weist eine bestimmte Divergenz auf (siehe Punkt 2.3 oben), daher ist der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu.
- 2.3 Aus demselben Grund wie in Punkt 3.2 oben ist der Gegenstand des Anspruchs 18 nicht neu.
- 3. Abhängige Ansprüche 2-10, 11-17, 19-25
- 3.1 Die Ansprüche 2-10, 11-17,19-25 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit / erfinderische Tätigkeit erfüllen. Einige Ansprüche sind so

unklar dass, kein Unterschied zum Stand der Technik festgestellt werden kann (siehe auch Punkt 2. oben).

- 3.2 Insbesondere, wird der Anmelder darauf hingewiesen dass, der Gegenstand des Anspruchs 4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. Der Gegenstand des Anspruchs 4 unterscheidet sich daher von dem aus DI bekannten dadurch, daß das Extraktionsgitter vom Plasmaraum aus gesehen konkav ausgebildet ist. Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, daß der Strahlwinkel vergrößert werden muss, um eine breitere Oberfläche zu behandeln. Dokument D2 offenbart eine Hochfrequenz-Ionenstrahlquelle (Zusammenfassung, Abb. 1) mit einem Plasmaraum (1) für ein Plasma und einem Extraktionsgitter (7,8) zum Extrahieren eines Ionenstrahls aus dem Plasmaraum, wobei das Extraktionsgitter vom Plasmaraum aus gesehen konkav ausgebildet ist (Abb. 1). Dokument D2 Iehrt, dass das Extraktionsgitter so gebaut ist, um einen divergenten Strahl zu erzeugen und einen größeren Strahlwinkel zu gewinnen (Absatz 4). Der Fachmann, auf der Suche nach einem Dokument zur Lösung des obengenannten Problems, würde D2 finden und das Extraktionsgitter von D2 ohne erfinderisches Zutun in die Hochfrequenz Plasmastrahlquelle von D1 einbauen.
- 3.3 Darüber hinaus, zeigt das Dokument D1 ein konkaves Extraktionsgitter (7), das auch inhomogen ausgebildet ist; eine Oberfläche zu bestrahlen, die eine Kalotte (36) aufweist; ein Magnet (5); eine Vakuumkammer mit einem Gehäuse (35). Das Extraktionsgitter von D2 beweist Öffnungen die nicht äquidistant sind. DI zeigt ein Extraktionsgitter mit einer Maschenweite, die geringer ist als die Dicke der Raumladungszone zwischen Extraktionsgitter und dem Plasma (Spalte 4, Zeilen 21- 24). In D1 wird das Bestrahlen für die Beschichtung/Modifizierung eine Oberfläche (Spalte 1, Zeilen 3-7) verwendet.

Zum Feld VII

1. In der Beschreibung ist das Dokument D2 nicht genannt worden (Regel 6.2 b) PCT).

Zum Feld VIII

1. Art. 6 PCT, Klarheit:

- 1.1 Die Anmeldung erfüllt nicht die Erfordernisse des Artikels 6 PCT, weil der Gegenstand der Ansprüche 1,2,3,4,22 unklar ist.
- 1.2 Der Anspruch 1 definiert eine Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle, deren Aufgabe die Erzeugung von einem divergent Plasmastrahl ist, ohne die notwendigen technischen Merkmale zu bieten. Welche technischen Merkmale zum Strahldivergenz führen, ist aus dem Wortlaut des Anspruchs 1 nicht ersichtlich (PCT Richtlinien, 5.35).
- 1.3 Der Begriff "im wesentlich" im Anspruch 1 ist unklar und kann nicht verwendet werden, um den Gegenstand des Anspruchs 1 eindeutig vom Stand der Technik abzugrenzen (PCT Richtlinien, 5.38). Der Anmelder wird darauf hingewiesen dass, jeder Strahl eine bestimmte Divergenz aufweist.
- 1.4 Der Satz "durch eine gezielte Wechselwirkung" in Anspruch 2 ist unklar. Bezogen auf die Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle kann nicht festgestellt werden, ob die Divergenz durch eine "gezielte" oder "nicht gezielte" Wechselwirkung zwischen dem Plasma und dem Extraktionsgitter entsteht.
- 1.5 Der Wortlaut von Anspruch 3 ist unklar. Es scheint, dass mit "Oberfläche" die zu bestrahlende Oberfläche gemeint ist. Ob der Plasmastrahl der Form von einem Teilbereich der obergenannten Oberfläche angepasst ist, kann nicht von einem nicht in Eunktion Plasmastrahlquelle festgestellt werden. Dasselbe-gilt, mutatis mutandis, für angestellt Anspruch 22.

Dalum: 10.02.2005 Uhrzeit: 14:40:12

0472648

Seite 5 von 8

Reinhardt & Pohlmann Partnerschaft LO_006 PCT

+49 69 94419381 An: Europäisches Palentamt

- 13 -

PATENTANSPRÜCHE

- 1. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle mit einem Plasmaraum (3) für ein Plasma. elektrischen Mitteln (8, 9) zum Zünden und Erhalt des Plasmas, einem auf einem Hochfrequenz Potenzial liegendem Extraktionsgitter (4) zum Extrahieren eines Plasmastrahls (I) aus dem Plasmaraum (3) sowie einer Austrittsöffnung, vorzugsweise zu einer Vakuumkammer (7), wobei das Extraktionsgitter (4) im Bereich der Austrittsöffnung angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmastrahl (I) durch eine gezielte Wechselwirkung zwischen dem Plasma und dem Extraktionsgitter (4) divergent ausgebildet ist.
- 2. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass die Divergenz des Plasmastrahls (I) durch eine nicht planare Form und/oder große Maschenweite des Extraktionsgitter (4) bewirkt ist.
- 3. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erreichung einer hohen Homogenität der Plasmastromdichte auf zumindest einem Teilbereich einer zu bestrahlenden, gekrümmten, insbesondere kugelförmigen, Oberfläche, der Plasmastrahl (I) der Form von zumindest einem Teilbereich der Oberfläche angepasst ist.
- 4. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) vom Plasmaraum (3) aus gesehen konkav ausgebildet ist, wobei vorzugsweise zumindest ein Teilbereich der Fläche des Extraktionsgitter ein Ausschnitt aus der Mantelfläche eines zylinderartigen Raumkörpers ist.
- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) über zumindest einen Teilbereich seiner Fläche inhomogen ausgebildet ist.

Seite 6 von 8

Datum: 10.02.2005 Uhrzeil: 14:40:12

, Von: . +49 69 94419381 An: Europäisches Paleniamt

Reinhardt & Pohlmann Partnerschaft LO_006 PCT

- 14 -

- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine außerhalb des Plasmaraums (3) angeordnete Blende vorgesehen ist.
- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Austrittsöffnung in Teilbereichen mit Blenden abgedeckt ist.
- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) Maschen mit einer Maschenweite aufwelst, die geringer ist als die Dicke der Raumladungszone zwischen Extraktionsgitter (4) und dem Plasma im Plasmaraum (3).
- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) Maschen mit einer Maschenweite aufweist, die zumindest so groß ist wie eine Dicke einer Raumladungszone zwischen dem Extraktionsgitter (4) und dem Plasma im Plasmaraum (3).
- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass Extraktionsgitter (4) Maschen mit einer Maschenweite aufweist, die höchstens so groß ist, dass das Plasma noch im wesentlichen im Plasmaraum (3) verbleibt.
- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Modulierung des Plasmastrahls (I) zumindest eine Blende mit einem elektrischen Potential beaufschlagt ist.
- Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einer Beschichtungskammer (7), der Austrittsöffnung im wesentlichen gegenüberliegend, eine gekrümmte



on: . +49 69 94419381 An: Europäisches Palentamt



Dalum: 10.02.2005 Uhrzeil: 14:40:12

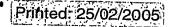


Reinhardt & Pohlmann Partnerschaft LO_006 PCT

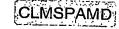
- 15 -

Oberfläche, vorzugsweise eine Kalotte (11), mit Substraten (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6) angeordnet ist.

- 13. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich zur Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle (1) eine Verdampfungsquelle vorgesehen ist.
- 14. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Extraktionsgitter (4) aus einem Wolframnetz mit einer Drahtstärke von etwa 0,02 3 mm, bevorzugt 0,1 1 mm, gebildet ist.
- 15. Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Magnet (5) zur Einschließung des Plasmas im Bereich des Plasmaraums (3) vorgesehen ist.
- 16. Vakuumkammer mit einem Gehäuse (2), einer Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle und einer zu bestrahlenden Oberfläche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle (1) nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche ausgebildet ist.
- 17. Vakuumkammer nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die zu bestrahlende Oberfläche gekrümmt, vorzugsweise eine Kalotte (11) ist und ein oder mehrere Substrate (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6) umfasst.
- 18. Verfahren zum Bestrahlen einer Oberfläche mit einem Plasmastrahl einer Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle dadurch gekennzeichnet, dass ein divergenter Plasmastrahl (I) verwendet wird und die Hochfrequenz-Plasmastrahlquelle nach zumindest einem der Ansprüche 1-15 ausgebildet ist.
- 19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmastrahl (i) eine Strahlcharakteristik mit einem Divergenzmaß von höchstens n = 16, bevorzugt n=4 aufweist, wobei n ein Exponent einer Cosinus-Verteilungsfunktion ist.



Vop: . +49 69 94419381 An: Europäisches Paleniami



Dalum: 10.02.2005 Uhrzeil: 14:40:12

04726483

Seite B von 8

Reinhardt & Pohlmann Partnerschaft LO 006 PCT

- 16 -

- 20. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 18 und 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlcharakteristik des Plasmastrahls (I) durch eine gezielte Wechselwirkung zwischen dem Plasma und dem Extraktionsgitter (4) bewirkt wird.
- 21. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass eine gezielte Wechselwirkung zwischen einem extrahierten Plasma und zumindest einer außerhalb des Plasmaraums (3) angeordneten Blende eingesetzt wird.
- 22. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 18 bis 21. dadurch gekennzeichnet, dass zur Erreichung einer hohen Homogenität der Plasmastrahldichte auf zumindest einen Teilbereich einer Oberfläche die Strahlcharakteristik des Plasmastrahls (I) an zumindest einen Teilbereich der bestrahlten Oberfläche angepasst wird.
- 23. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 18 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass eine gekrümmte Oberfläche, vorzugsweise eine Kalotte (11), vorgesehen ist.
- 24. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 18 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass durch das Bestrahlen der Oberfläche eine Beschichtung der Oberfläche erfolgt.
- 25. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 18 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass durch das Bestrahlen der Oberfläche eine Modifizierung und/oder Reinigung der Oberfläche erfolgt.